PAT-NO:

JP361047659A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61047659 A

TITLE:

LSI MULTICHIP MOUNTING STRUCTURE

**PUBN-DATE:** 

March 8, 1986

INVENTOR-INFORMATION: NAME SOGA, TASAO KURIHARA, YASUTOSHI YATSUNO, KOMEI MIYATA, KENJI OKAMURA, MASAHIRO

INT-CL (IPC): H01L023/52, H01L023/34

US-CL-CURRENT: 257/700, 257/778, 257/E23.067, 257/E23.189

# ABSTRACT:

PURPOSE: To realize small size cubic mounting structure and high speed arithmetic operation by providing an output pin to the side where LSI chip is mounted in the periphery of multilayered plate.

CONSTITUTION: An Si chip 2 is mounted on a composite substrate obtained by laminating SiC plate 11 on to an organic multilayered wiring plate 9 having a low dielectric coefficient. For example, an input/output pin 27 is soldered to the SiC plate 26 using Sn-18% Bi 45% Pb solder after providing a through hole 32 and a land 28 to SiC plate 2. The terminals of chip 2 within the housing are connected through the through hole conductor 41 and internal wiring 40 and are also connected to the external input/output pin 27. The input/output pin is connected to the modules of upper and lower stages. A small size and multistage multichip module can be configurated by extracting upward the pin using the space at the side wall of housing. Accordingly, a high capacity and high speed ultra-large scale computer can be realized with small size structure.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

## ⑩日本国特許庁(J·P)

⑩特許出願公開

# 四公開特許公報(A)

昭61-47659

@Int\_Cl.4

H 01 L 23/52 23/34 識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和61年(1986)3月8日

6428-5F 6616-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 7 頁)

🛛 発明の名称

LSIマルチチップ実装構造

②特 願 昭59-169352

②出 願 昭59(1984)8月15日

⑫発 明 者 曽 我 太 佐 男

日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究

所内

**砂発 明** 者 栗 原 保 敏

日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究

所内

⑫発 明 者 八 野 耕 明

日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究

所内

**砲発明者 宮田 健治** 

日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究

所内

⑪出 顋 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 弁理士 高橋 明夫 外2名

最終頁に続く

#### 明 織 書

発明の名称 LSIマルチチップ実装構造 特許請求の範囲

1. はんた電極端子を有し、多数個の案子領域が 形成されてなる多数個の半導体チップを多層配線 基板上にはんだ接合したマルチチップモジュール において、

多層配線基板上のチップが搭載された側とは反 対側の面及びチップを接着したハウジングの裏側 面が液冷されるように、多層配線基板、ヒートシ ンクを多段積層したことを特徴とするL8 I マル チチップ実装構造。

- 2. 特許請求の範囲第1項において、多層配譲基板は有機多層配譲板とSiC板とを接着した複合基板であることを特徴とするLSIマルチチップ 実装構造。
- 3. 特許請求の範囲第1項または第2項において、 ハウジングは8iCであることを特徴とするLSI マルチチンブ実装構造。
- 4. 特許額水の範囲第1項, 第2項または第3項

において、入出力ピンはハウジング外部の多層配 線基板の半導体チンブ側から取出したことを特徴 とするLSIマルチチンブ実装構造。

#### 発明の詳細な説明

#### 〔発明の利用分野〕

本発明は超大型コンピュータ本体の主要部を形成する論理、記憶装置の高出力LSIマルチチップ実装構造に関する。

#### [発明の背景]

近年、電子計算機は大容量化、高速化、小型化が要請され、その主要部を構成するL8Iは微細加工技術の改良により一層高密度化が図られている。このため必然的にチップ当りの消費電力換質すれば、単位面積当りの発熱量が急速に増している。そこでL8Iのマルチチップ実装に際しては水冷方式が必須条件になりつつある。

第1図はAL2Oa 多層板1にSiチップ2を CCB(Controlled Collapse Bonding)法 で多数個接続したマルチチップモジュール構造を 示している。Siチップ2の裏面と冷却水通路6 をもつハウシング3とをはんだ4で接着し、水冷する方式である(U.S.Patent 4081825,3。28,1978)。封止方式は金属ガスケント7による機械的な圧着である。とのマルチチンブモジュールの入出力ピン8は多層ブリント板(図示せず)に接続するため下側に取出す構造になつている。しかし、との構造、基板材料ではより大容量、高速化を目的とした場合のコンピュータの実装構造としては次のよりな問題がある。

即ち、第1の問題点は、入出力ピン8をA4203 多層板1の裏面の主要部分から引き出して、多層ブリント基板のスルーホールにピン付、もしくはコネクタ接続される構造になつている。このため、この構造のマルチチンプモジュールを多段に重ねて組合せる構造とした場合、ピンが邪魔になり、実装できないという欠点がある第2の問題点は、最も基本的であるが、A4203 多層板(Wベースト、もしくはMoベースト導体使用)は誘電率が高く(6 ÷ 9.3)、高速計算に不利であることである。従つて、大容量で小型構造の高速電算機用

の L 8 I 実装構造としては不十分である。 〔 発明の目的〕

本発明の目的は、上述の問題点を解決したLSI マルチチップ実装構造を提供することにある。 【発明の概要】

本発明の特徴は、入出力ピンを多層板の周辺部のLSIチップを載置する側に設ける点にある。これにより、各段のマルチチップモジュールを重ね合わすことが可能になり、小型で立方体実装構造とすることができる。そして好ましい実施例では多層板を、低誘電率の有機多層基板(例えば、ポリイミド、インメラミン系樹脂等)とCu等体の組合せとすることにより誘電率(c)を3.5まで下げることが可能となるため、高速計算が期待できる。

この有機多層配線基板に10mmの高出力チップをフェースダウン法で実装する上での問題点は、 ①有機多層板の熱伝導率が著しく低いこと (A40s 多層板に比べ1/50)である。この ため、全面はんだパンプからの熱伝導により、発

熱量の10~20年の熱が有機多層配線基板側から放散される。この結果、有機多層配線基板の温度上昇をもたらすため、基板の反りなどによりもたらされるはんだパンプにかかる応力のため寿命低下の新たな問題がでてくる。また、冷却効果を上げるためにも基板側の冷却も必要である。

- ③ 有機多層配線蒸板は吸吸性があるため、この 基板だけでハウジング内部と外部を接することは できない。

有機多層板を使用することにより生ずる上記① ②。③の問題点を解決するためは、以下①,(2), ③を施せばよい。

(1) 有機多層配線板よりも十分厚く、伸び剛性が 大で、かつ熱伝導性に優れたSiC (特額5575601,熱伝導率 0.71 Ca L / cm.s. C, 熱膨張係数 3.9 × 10<sup>-6</sup> / C) 板を有機多層配線板の裏面に張り合わせた複合配線基板とする。(2) 入出力端子は有機多層配線板の対向する 2 つの周囲の表面層に出す。(3) 冷却チップの案子側(全面バンプー有機配線板一 8 i C 板)の 8 i C 板 長面と、8 i チップの裏面側に低融点はんだで接着した8 i C 板、との両側で水冷する構造とする。

とれにより有機多層配線板を用いても基板の反 り及び大型チップのはんだパンプの信頼性低下等 の問題を克服し、有機多層配線基板の特徴を生か した大容量で高速計算を可能にする高出力LSI マルチチップモジュール実装を提供である。

#### 〔発明の実施例〕

第1図は、ε=3.5の有機多層配線板9(例えばイソメラミン機脂とアラミドクロスフアイパ混入)に8iC板11を張合わせた複合基板上に、10mm Siチップ2を搭載した断面図である。有機多層配線板は20層で、スルーホール12に接続されたCuリード13で連結されている。

Siチップ2上のはんだパンプ7の接続端子チッ プは250μmで、はんだパンプ16の径は 130μπ ⋅ 有機多層配線板上のペデスタル 14の径は140 µm f である。との複合基板は 約120g ロで、チップ温度が80℃に達しても 反りは無視できる程度に小さい。複合基板は5~ 6×10 \* 6 / Cで、SiC板1.1の熱膨張係数 は3.9×10-6/℃と両者は接近している。 SiC板11の厚さは3mmで十分である。複合基 板の反りの程度は、基板の熱膨張係数、寸法、両 板の厚さの比,温度差などで変る。また、SIC 板と有機多層配線板とを接着した樹脂10は盥性 変形に優れているため、最も応力のかかる基板周 ・辺部においてもSiC板を破壊させることはない。 以下接続を中心とするブロセスについて示す。複 合基板上のCuペデスタル4(12μm厚)上に、 Siチップの端子を位置決めして、240℃でポ ンデイングした。はんだ組成はPb-60ggn である。ペデスタル部以外ははんだ流出防止用の レジスト15が形成されている。このはんだパン

ブ7の接続と同時に複合基板とハウジング側盤部 の片面をPbー60gSnで接合する。なお、ペ デスタル端子はスルーホールを避けて、隣接部に 設けた。

第2図は水冷ヒートシンク20へのSiチップ 2の裏面の接着部19、封止部22の接着部の断 面図である。冷却水路は対向する2辺の1つの傾 に設けてある。対向する2辺の他の1つの周囲に は封止部の外側において入出力端子27のピン接 合部を設けてある。第3図は第2図と異なる側の ハウジング側壁部の入出力端子のある側の断面を 示す。ピンをSiチップを載置した側に設けた理 由はモジュールの両面を冷却し、多段構造にして 小型化するために障害とならないためである。ブ リント板上のSiC板26端部にSiC板24を 使用するのは熱放散性を目的とするだけではなく、 多層板が直接外気に接しない防湿構造とすること を目的としている、従つて、SiC板24(Cr - Cuメタライズ)の接続は、はんだバンブ接続、 ハウジング側壁部の多層配線板への接続と同時に

Pb-60%8nで取付けられる。

入出力ビン27は、あらかじめ8i C板26にスルーホール導体32、ランド部28を設け、8n-18 \$Bi-45 \$Pbはんだを用い8iC板26にはんだ付される。ハウジング内部のチップの端子はスルーホール導体41及び内部の配線40を通して接続され、外部の入出ビン27に接続される。入出力ビンはコネクターを介して、上下各段のモジュールに接続される。このように、取出すことより、小型で多段のマルチチップモジュール構造を可能とした。第4図はモジュールを平面的に切断した断面である。入出力ビンは上下に、冷却水路は左右に取付けた構造である。

Siチップ近くのはんだ接続は、まず、Pdー60 \* 8 nのはんだパンプを接続後、あらかじめ Siチップ裏面にCrーCuーAu 1 8 をメタライズされた層の上に、約500 μm厚さの低融点はんだSn-18 \* Bi-45 \* Pb (特顧昭58-011293, 固相温度136 ℃。液相温度

168℃)箱を載せて溶融させて接続した。また、 同時にハウジング側壁部の最終對止部にも、メタ ライズしたSiC板22側壁材に約200μm厚 さのはんだ箔を載せて接合した。低温はんだの接 合条件はmax178℃である。接合時の雰囲気は H2, He, N2, Ar等のいずれでも可能である。

第5図はマルチチップモジュールの2段重ね構造を示す。(a)は冷却水路を境に対称的に重ねる方式、(b)は同一方向に重ねる方式等を示したモデル図である。(a) 構造では温度上昇が著しい水路と温度上昇の少ない水路が交互にくるので、流量を調節する必要がある。(b) 構造では各段とも同一温度上昇になる。

(a), (b)構造にはそれぞれ一長一短がある。 SiC のヒートシング 20 とヒートシング 20 の中間に 設けられている冷却水路には、流れに対して平行に、しかも何列にも配置されているチンブ列に沿ってSiCフィン31が細かく、かつ長く設けられていて、流れやすく、熱放散性を良くしてある。

29 は冷却水入口、38は冷却水出口で、30は 冷却水の取付部である。第5 図(c)は第5 図(a), (b) において、AB断面で切断した場合の1段目と2 段目のマルチチップモジュールの冷却水路断面を 示す。水路はSiCの板11,20で狭まれている。

第6図はチップの温度上昇が高い場合に、冷却層を多段にした実施例である。第6図(a)は第5図(a)と同じく対称構造を示し、温度上昇の著しいチップ裏面において、冷却効果を上げるため3層の冷却層を設け、はんだパンプ側の冷却においては1層の冷却層を設けた断面のモデルを示す。3層の中間層は両側の層と逆の流れにすることができる。第6図(b)は同一方向チップ配置構造を示す。この構造では各段共、水路方向を逆にした2層の冷却層を設けた。

前述の第1~6図は、多層配線板とハウジング 天井材をSiチップを介して、はんだで接着する 構造を示したが、熱伝導性の優れた有機接着剤の 使用も可能である。

この接着構造は、ハウジング上下の基板同志の 熱膨張係数がほぼ等しいことから、若干の熱膨張 係数の差により生じた接続部・封止部の応力、 を融点に階層を設けた伸び、絞りに優れた低融点 はんだで緩和することを基本にしたものである。 しかし大型基板になると、寸は効果のためである。 しかしくなり問題になつてくることが予想される。 この場合は、例えば第7図に示すようにヘーズ 37構造(空気だめ35付水銀34入り)対してすれ ば、上下だけでなく、水平方向の変位にフィン が、上下だけでなく、ペーーズの中にフィン が、上下だけでなく、ペーーズの中にフィン が、上できる。また、ペーーズの中にフィン が、た水冷構造にすれば、大型基板に対してある。 却効果を損なわず、本方式の構造は有効である。

なお、封止部、チップ接合に融点の異なるはんだを用いたのは、故障チップを修理するときに融 点の高いはんだを溶かさないで、外し、再取付け するリベア性を考慮しているためである。また、 応力、 歪緩和に対しても、 低融点はんだの使用の 効果は大きい。

なお、複合多層配線基板に使用している SiC 板、ハウシング天井に使用している SiC 板等の代りに熱伝導性に優れ、かつ熱膨張係数を Si並みに合わすことができる銀・カーボン複合材を用いることも可能である。

多段モジュールの冷却構造として、各モジュールごとに独立して両側に冷却層を設けてから、重ねて多段化する方式は、取外し再取付けに優れている長所があるので当然考えられる実装構造である。

### 〔発明の効果〕

本発明により、計算速度の大幅な向上が期待できる有機多層板上への、10mmの大型高出力チップ(20~40W)の高密度実装を可能にしたことにより、従来にない小型構造で大容量・高速の超大型計算機が可能になる。

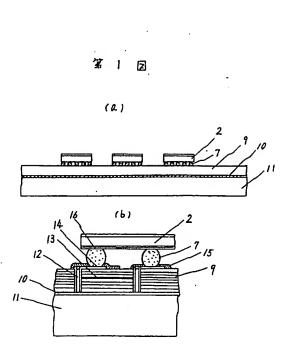
## 図面の簡単な説明

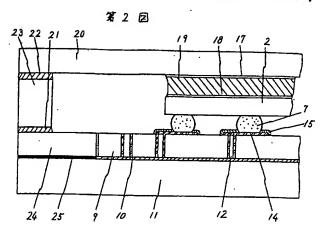
第1図は本発明に用いる多層配線基板の断面図、 第2図は本発明を適用したモジュールのハウジン グ部の断面図、第3図は本発明モジュールの封止 部及び入出力端子部の拡大図、第4図は本発明モジュールの平面図、第5図はマルチチンブモジュールを2段に重ねた本発明の他の実施例を示す断面図、第6図は冷却層を2~3層にした場合の実施例を示す断面図、第7図はベローズを用いた冷却構造のチップ周辺の断面図、第8図は従来のマルチチップモジュールの断面図である。

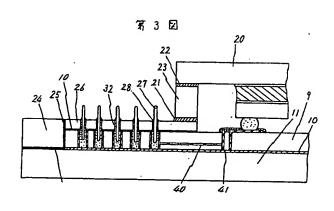
2 … 8 i チップ、 9 … 有機多層配線板、 1 1 … S i C 板。

代理人 弁理士 高橋明夫

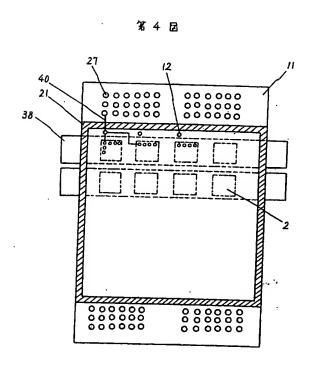


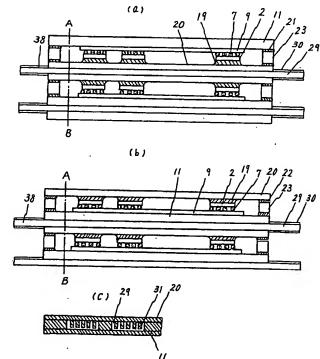


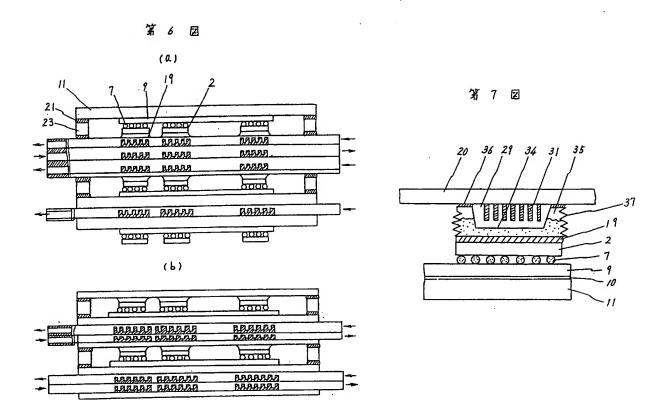


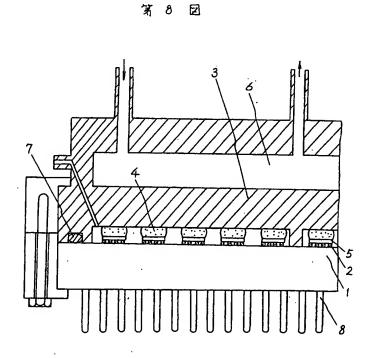


第 5 团









第1頁の続き

⑫発 明 者 日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立研究 岡村 昌 弘 所内

THIS PAGE BLANK (USPTO)